

相対論的電子ビームと結晶の相互作用研究と加速器技術への応用

高林雄一

九州シンクロトロン光研究センター

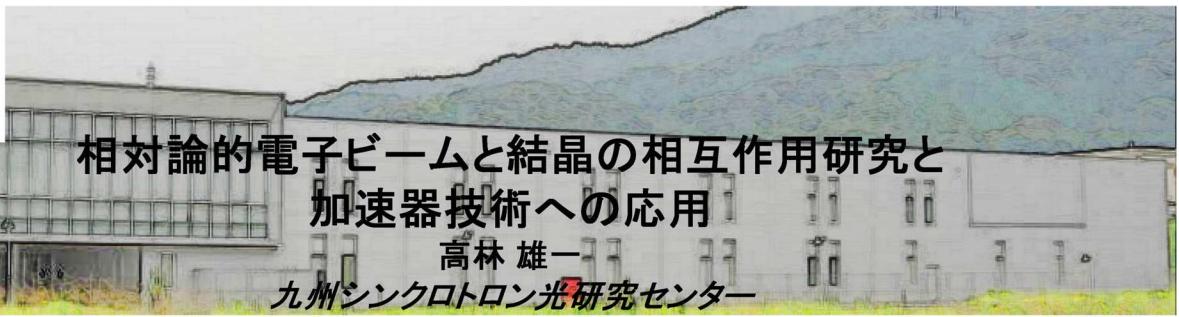
相対論的電子ビームと結晶の相互作用に関する基礎研究と加速器技術への応用が本研究の目的である。 (1) パラメトリック X 線 (parametric X-ray radiation : PXR) を利用したビームプロファイルモニタの開発と (2) 鏡面反射様チャネリングを利用したビーム偏向技術の開発に関して研究を進めている。

(1) 最近, X 線自由電子レーザー (X-ray free electron laser : XFEL) 用リニアックにおいて, 電子ビームのバンチ長が短いために可視遷移放射 (optical transition radiation : OTR) がコヒーレントになり, ビームのプロファイル測定に利用できないことが判明した[1,2]。本研究では, コヒーレントになることを避けるため, より波長の短い PXR の利用を提案している。①近接法, ②ピンホールカメラ法, ③フレネルゾーンプレート法という 3 つの手法を提案し, ①と②の原理の検証実験[3,4]に成功したことを前回報告した。今回は, フレネルゾーンプレート法の開発状況について報告する。

(2) 従来, チャネリングを利用したビーム偏向の研究では, 湾曲させた結晶 (bent crystal) が用いられてきた。しかし, 最近, イタリアのフェラーラ大学のグループが, 湾曲していない結晶を用いてもビームを効果的に偏向できることを示した[5]。彼らは, 面チャネリングの振動の半波長に等しい厚さを持つ極薄の Si 結晶を用いることにより, 2 MeV の陽子ビームを鏡面反射方向に偏向させることに成功したのである。本研究では, 電子ビームに関して検証を行うことが目的である。最近, SAGA-LS のリニアックからの 255 MeV 電子ビームと厚さ 0.7 μm の Si 結晶を用いて鏡面反射様チャネリングの観測[6]に成功したので報告する。

参考文献

- [1] H. Loos *et al.*, Proc. of FEL08, 485 (2008).
- [2] 原徹ら, 第 8 回日本加速器学会年会プロシードィングス, 55 (2011).
- [3] Y. Takabayashi, Phys. Lett. A **376**, 2408 (2012).
- [4] Y. Takabayashi, K. Sumitani, Phys. Lett. A **377**, 2577 (2013).
- [5] V. Guidi, A. Mazzolari, D. De Salvador, L. Bacci, Phys. Rev. Lett. **108**, 014801 (2012).
- [6] Y. Takabayashi, V. G. Bagrov, O. V. Bogdanov, Yu. L. Pivovarov, T. A. Tukhfatullin, Nucl. Instrum. Methods B **355**, 188 (2015).



相対論的電子ビームと結晶の相互作用研究と 加速器技術への応用

高林 雄一 九州シンクロトロン光研究センター

はじめに

結晶との相互作用を利用すると、従来不可能だった技術が可能になり、近年、精力的に研究が行われている。

- X線をつくる
日本大学のグループは、パラメトリックX線を空間コヒーレンスの高い光源として、イメージング等に利用。
- Y線をつくる
オーフスとマインツのグループは、超格子構造を利用して周期長0.41 μmの超短周期アンジュレータ結晶を作製し、電子をチャネリングさせることによってY線を生成することに成功。
- 陽電子をつくる
KEKのグループは、陽電子生産用の標的にタンゲステン単結晶を採用し、チャネリング放射を利用して陽電子の収量を約25%増加させることに成功。
- ビームを曲げる
CERN-SPSでは、湾曲させた結晶(bent crystal)におけるチャネリングを利用して、高エネルギーのビームを偏方向させる研究が行われている。LHCにおけるチャネリング実験も計画されている。
- ビームを加速する
Fermilabでは、カーボンナノチューブチャネリングを利用したビームの加速試験(\sim TeV/m)が計画されている。

本研究の目的: 電子ビームと結晶の相互作用に関する基礎研究とビームモニタ・ビーム制御技術への応用研究

- (1) パラメトリックX線を利用したビームプロファイルモニタの開発
- (2) 鏡面反射様チャネリングを利用したビーム偏方向技術の開発

パラメトリックX線を利用したビームプロファイルモニタ

背景・目的

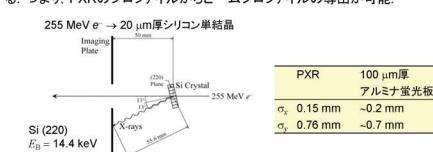
從来、リニアックの電子ビームの高精度プロファイルモニタとして、可視遷移放射(optical transition radiation: OTR)が用いられてきた。しかし、最近、X線自由電子レーザー(X-ray free electron laser: XFEL)用のリニアックにおいて、ビームのパンチ長が短いために、OTRがコヒーレントになり、ビームのプロファイル測定に利用できないことが判明した[1,2]。また、現在、世界規模で研究開発が進んでいる国際ニアコライダー(International Linear Collider: ILC)のように、ビームサイズが可視光の波長より小さい場合にもOTRはコヒーレントになると考えられる。

コヒーレントになるとすることを避けるには、より波長の短い光を利用する必要がある。そこで、本研究では、パラメトリックX線(parametric x-ray radiation: PXR)の利用を提案する[3,4]。PXRとは、相対論的荷電粒子が結晶に入射した際に、ブラッグ条件を満たす方向にX線が放射される現象である。入射荷電粒子のまとうっている擬似的な光子が結晶によって回折される現象と解釈することができます。

- [1] H. Loos et al., Proc. of FEL08, 495 (2008).
- [2] 原徹ら, 第8回日本加速器学会年会ブロシーディングス, 55 (2011).
- [3] Y. Takabayashi, Phys. Lett. A 376, 2408 (2012).
- [4] Y. Takabayashi, K. Sumitani, Phys. Lett. A 377, 2577 (2013).

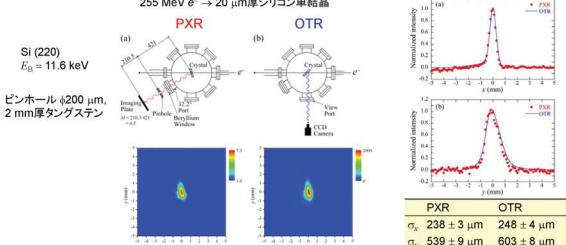
近接法

PXRのプロファイルは、PXRの角度分布と結晶上のビームプロファイル・ビームの角度分布との重み込みにより形成される。X線検出器を結晶に接近させて測定した場合、ビームプロファイルによる重み込みの効果が主となる。つまり、PXRのプロファイルからビームプロファイルの導出が可能。



ピンホールカメラ法

ピンホールカメラの原理に基づく方法



フレネルゾーンプレート法

フレネルゾーンプレート(FZP)をX線用レンズとして使用。
第1歩として、放射光X線を用いてアライメント技術の習得を行う。



まとめ

- 近接法の原理の検証実験に成功
- ピンホールカメラ法の原理の検証実験に成功
- フレネルゾーンプレート法の原理の検証実験が進行中

ビームライン



鏡面反射様チャネリングを利用したビーム偏方向

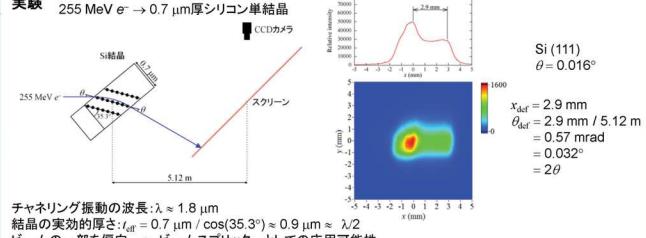
背景・目的

從来、チャネリングを利用したビーム偏方向の研究では、湾曲させた結晶(bent crystal)が用いられてきた。ところが、2012年にイタリアのフェラーラ大学のグループは、湾曲していない結晶でもビームを効果的に偏方向させることができることを示した[1]。彼らは標準として、厚さ92 nmという極薄のシリコン単結晶薄膜を用意した。その厚さはチャネリング振動の半波長に等しいため、入射ビームは、2 MeVの陽子ビームを用いて実験を行った。しかし、電子ビームを用いた検証はまだ行われていない。そこで、本研究では、電子ビームを用いて鏡面反射様チャネリングによるビーム偏方向の検証[2]を行なうことが目的である。

[1] V. Guidi et al., Phys. Rev. Lett. 108, 014801 (2012).

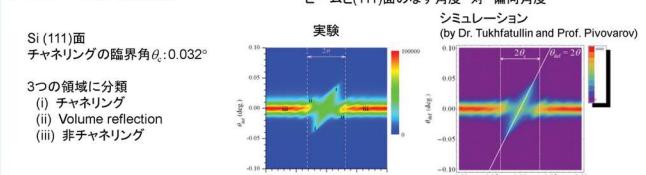
[2] Y. Takabayashi, V. G. Bagrov, O. V. Bogdanov, Yu. L. Pivovarov, T. A. Tukhfatullin, Nucl. Instrum. Methods B 355, 188 (2015).

実験



チャネリング振動の波長: $\lambda \approx 1.8 \mu\text{m}$
結晶の実効的厚さ: $d_{eff} = 0.7 \mu\text{m} / \cos(35.3^\circ) \approx 0.9 \mu\text{m} \approx \lambda/2$
ビームの一部を偏方向 ⇒ ビームスプリッターとしての応用可能性

シミュレーションとの比較



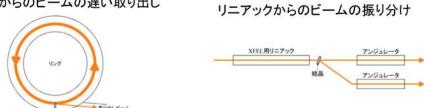
他研究との比較

ビームエネルギー	結晶	結晶の厚さ	最大偏方向角	参考文献
SAGA-LS(日本) 255 MeV	非溝曲Si結晶	0.7 μm	1.1 mrad	本研究
MAMI(ドイツ) 855 MeV	溝曲Si結晶	30.5 μm	0.9 mrad	Phy. Rev. Lett. 112, 135503 (2014)
LCLS(アメリカ) 3.5 GeV, 6.3 GeV	溝曲Si結晶	60 μm	0.4 mrad	Phy. Rev. Lett. 114, 074801 (2015)
SAGA-LS(日本) 255 MeV	溝曲Si結晶	20 μm		実験準備中

鏡面反射様チャネリングによる偏方向角度は、湾曲結晶チャネリングによるものに匹敵

ビームスプリッターとしての応用可能性

リングからのビームの違い取り出し



リニアックからのビームの振り分け

まとめ

- 鏡面反射様チャネリングによる電子ビームの偏方向はじめて成功
- 実験結果はシミュレーションとよく一致
- 鏡面反射様チャネリングによる偏方向角度は、湾曲結晶チャネリングによるものに匹敵
- ビームスプリッターとしての応用可能性